

Сведения о члене экспертной комиссии

| | | |
|---|---|---|
| 1 | ФИО (полностью) | Ховайло Владимир Васильевич |
| 2 | Дата рождения (полная) | 06.08.1969 |
| 3 | Гражданство | Российская Федерация |
| 4 | Ученая степень (с указанием шифра специальности научных работников, по которой защищена диссертация) | д.ф.-м.н. по специальности 01.04.11 Физика магнитных явлений |
| 5 | Ученое звание (по кафедре, специальности) | Доцент по кафедре |
| 6 | Место работы: | |
| | Почтовый индекс, адрес, web-сайт, электронный адрес организации | 119049, г. Москва, Ленинский проспект 4, https://misis.ru , kancela@misis.ru |
| | Полное наименование организации в соответствии с уставом | Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» |
| | Ведомственная принадлежность организации | Министерство образования и науки Российской Федерации |
| | Тип организации | Автономное учреждение |
| | Наименование подразделения | Кафедра функциональных наносистем и высокотемпературных материалов |
| | Должность | Профессор кафедры функциональных наносистем и высокотемпературных материалов |
| 7 | Основные публикации в области диссертационного исследования: | |
| | <p>1. A.M. Adam, A.K. Diab, Mohamed Tolan, Z.M.H. El-Qahtani, A.A. Refaat, Medhat A. El-Hadek, E.M. Elsehly, A. El-Khouly, Abdulaziz N. Alharbi, V. Khovaylo, M. Ataalla "Outstanding optical properties of thermally grown $(\text{Bi}_2\text{Se}_3)_{1-x}(\text{Bi}_2\text{Te}_3)_x$ thin films" <i>Materials Science in Semiconductor Processing</i> 143, 106557 (2022); DOI: 10.1016/j.mssp.2022.106557</p> <p>2. A.G. Gamzatov, A.B. Batdalov, A.M. Aliev, Sh.K. Khizriev, V.V. Khovaylo, A. Ghotbi Varzaneh, P. Kameli, I. Abdolhosseini Sarsari, S. Jannati "Anomalous heat transfer near the martensite-austenite phase transition in $\text{Ni}_{50}\text{Mn}_{28}\text{Ga}_{22-x}(\text{Cu}, \text{Zn})_x$ ($x = 0; 1.5$) alloys" <i>Intermetallics</i> 143, 107491 (2022); DOI: 10.1016/j.intermet.2022.107491</p> <p>3. A. El-Khouly, A.M. Adam, Y. Altowairqi, I. Serhienko, E. Chernyshova, A. Ivanova, V.L. Kurichenko, A. Sedegov, D. Karpenkov, A. Novitskii, A. Voronin, Yu. Parkhomenko, V. Khovaylo "Transport and thermoelectric properties of Nb-doped $\text{FeV}_{0.64}\text{Hf}_{0.16}\text{Ti}_{0.2}\text{Sb}$ half-Heusler alloys synthesized by two ball milling regimes" <i>Journal of Alloys and Compounds</i> 890, 161838 (2022); DOI: 10.1016/j.jallcom.2021.161838</p> <p>4. F. Abuova, T. Inerbaev, A. Abuova, N. Merali, N. Soltanbek, G. Kaptagay, M. Seredina, V. Khovaylo "Structural, electronic, and magnetic properties of $\text{Mn}_2\text{Co}_{1-x}\text{V}_x\text{Z}$ ($\text{Z} = \text{Ga}, \text{Al}$) Heusler alloys: an insight from DFT study" <i>Magnetochemistry</i> 7, 159 (2021); DOI: 10.3390/magnetochemistry7120159</p> <p>5. N.G. Galkin, K.N. Galkin, S.A. Dotsenko, I.A. Serhienko, V.V. Khovaylo, A.K. Gutakovskii "Effect of embedding of CrSi_2 and $\beta\text{-FeSi}_2$ nanocrystals into n-type conductivity silicon on the transport and thermal generation of carriers" <i>Applied Surface Science</i> 566, 150620</p> | |

| | |
|---|--|
| | <p>(2021); DOI: 10.1016/j.apsusc.2021.150620</p> <p>6. V. Bhardwaj, A. Bhattacharya, S. Srivastava, V. Khovaylo, J. Sannigrahi, N. Banerjee, B. Mani, R. Chatterjee “Strain driven emergence of topological non-triviality in YPdBi thin films” Scientific Reports 11, 7535 (2021); DOI: 10.1038/s41598-021-86936-2</p> <p>7. V.V. Khovaylo, K.P. Skokov, S.V. Taskaev, D.Yu. Karpenkov, E.T. Dilmieva, V.V. Koledov, Yu.S. Koshkid’ko, V.G. Shavrov, V.D. Buchelnikov, V.V. Sokolovskiy, I. Bobrovskij, A. Dyakonov, R. Chatterjee, A.N. Vasiliev, “Magnetocaloric properties of $Ni_{2+x}Mn_{1-x}Ga$ with coupled magnetostructural phase transition” Journal of Applied Physics 127, 173903 (2020). DOI: 10.1063/5.0003327</p> <p>8. M. Seredina, I. Gavrikov, D. Karpenkov, M. Zhelezny, A. Bazlov, Ratnamala Chatterjee, R.Y. Umetsu, V. Khovaylo, “Transport properties of ferrimagnetic Mn_2CoSn Heusler alloy” Journal of Magnetism and Magnetic Materials 485, 193 (2019). DOI: 10.1016/j.jmmm.2019.02.091</p> |
| 8 | Контактный телефон члена экспертной комиссии (желательно мобильный) |
| 9 | Адрес электронной почты |